第二章 實驗部份

2.1 試藥

實驗中所使用之藥品均分別採購自 Aldrich、Merck、Janssen、Lancaster、TCI 與聯工公司,不經純化直接使用。所有溶劑係購自 Merck 或 Fisher 公司。無水 tetrahydrofuran (THF) 以鈉金屬乾燥,並加入 benzophenone 為指示劑,在氮氣條件下迴流二日後蒸餾出使用。無水 dichloromethane 以氫化鈣乾燥,在氮氣條件下迴流二日後蒸餾出使用。無水 toluene 以鈉金屬乾燥,並加入 benzophenone 為指示劑,在氮氣條件下迴流二日後蒸餾出使用。所有除水過之溶劑皆於氮氣下蒸出並立即使用。

2.2 測試儀器

為了鑑定或測試所得的中間產物、前驅物單體或聚合物化學結構及物理特性,採用下列測試儀器:

2.2.1 核磁共振光譜儀(Nuclear Magnetic Resonance, NMR)

使用 Varian-300 MHz 核磁共振儀。其中以 d-chloroform 為溶劑, 氫譜以 tetramethylsilane 作為 $\delta=0.00$ ppm 為內部基準,碳譜則以 77.24 ppm 內部基準,若以 d-methanol 為溶劑,氫譜以 3.33 ppm 為內 部基準,碳譜以 47.82 ppm 為內部基準,化學位移單位為 ppm。光譜 資料中:s 表示單峰 singlet,d 表示二重峰 doublet,t 表示三重峰 triplet,m 表示多重峰 multiplet,br 表示寬闊峰。

2.2.2 微差掃描卡計(Differential Scanning Calorimeter, DSC)

使用 Perkin Elmer Pyris Diamond DSC 及冷卻系統。溫度以 indium 及 tin 做校正,實驗時秤取樣品 $2\sim5$ mg,加熱及冷卻掃描分別速率 為 10° C/min 及 60° C/min,用以量測樣品之玻璃轉移溫度,而玻璃轉 移溫度則取其反曲點。

2.2.3 熱重分析儀(Thermal Gravimetric Analyzer, TGA)

使用 Perkin Elmer Pyris 熱重分析儀。實驗時秤取樣品 $2\sim10$ mg,樣品之加熱速率為 10° C/min,並在氮氣流量 100 ml/min 下測量 其熱裂解情形,熱烈解溫度以 onset 方式取之。

2.2.4 凝膠滲透層析儀(Gel Permeation Chromatography, GPC)

使用Waters 1515 Isocratic高壓幫浦系統,偵測器為Waters 2414 微分折射儀。儀器使用四支一組之American Polymer column,所填充之gel尺寸大小各為 10^5 、 10^4 和 10^3 Å,並使用polystyrene(PS)標準樣品製做分子量校正曲線。測試時以tetrahydrofuran(THF)為沖提液,並保持於 35° C 的恆溫槽中。樣品溶液之配製為每 2.0 mg聚合物溶於 1.0 mL tetrahydrofuran中並加一滴toluene,以 0.2μ m的Nylon filter 過濾後使用。

2.2.5 紫外線與可見光譜儀 (UV-Vis Spectrophotometer)

使用 HP 8453 型 UV-Visible 光譜儀。用以偵測樣品之吸收光譜,量測時樣品以溶劑溶解後置於石英盒內,或直接旋轉塗佈成膜於石英玻璃表面量測。

2.2.6 螢光光譜儀 (Luminescence Spectrophotometer)

使用 ARC SpectraPro-150 型螢光光譜儀。用以偵測樣品之放射光譜,儀器使用之激發光源為 450 W之 Xenon 燈,量測時激發波長根據個別樣品之吸收光譜而有所不同,所得數據為光激發光 (potoluminescence, PL)光譜。

2.2.7 循環伏安計量儀(Cyclic Voltammetry, CV)

係使用Autolab的ADC 164 型電位儀來記錄氧化-還原電位,將高分子溶液塗佈於Pt上當作工作電極,以飽和甘汞電極(standard calomel electrode, SCE)當作參考電極(reference electrode),鉑(Pt)當對應電極(counter electrode),以 0.1M的 (n-Bu)4NBF4 / acetonitrile為電解質液,以 50mV/sec的速度進行掃描。

2.2.8 LED 元件性質的量測

在元件加以電壓使其發光後,其放射光使用 Photo Research PR-650 Spectra Scan 分光儀收集並記錄各項光電性質。

2.3 合成部分

單體 M1~M7 及高分子 P1~P3, POSS-P1~POSS-P3 之合成流程 圖見 Scheme 1 ~ Scheme 7。

2.3.1 單體 M1~M7 的合成

2.3.1.1 2,7-Dibromofluorene (1)

取一 250 ml 三頸瓶置入fluorene (10 g,60.16 mmol)及 FeCl₃(0.49 g,3.01 mmol)後再加入 100 ml chloroform 溶解並攪拌之,之後另外取 bromine (20.11 g,126.35 mmol)以 20 ml chloroform稀釋之,加入加液漏斗中緩慢滴入反應瓶內,並持續攪拌,在室溫下反應 12 小時,待反應結束,先加入 30 ml $Na_2S_2O_3$ 水溶液攪拌 30 分鐘,再分別用水及chloroform萃取,收集有機層用MgSO₄乾燥後濃縮,再以hexane做再結晶,得一白色固體產物 15.71 g,產率 80.6 %,熔點: $165\sim166$ °C。

¹H-NMR (300M Hz, CDCl₃, δppm) : 3.84(s, 2H, 2H, aromatic protons), 7.51(s, 2H, aromatic protons), 7.64(d, 2H, aromatic protons) ∘

2.3.1.2 2,7-Dibromo-9,9-dihexylfluorene (M1)

取一 100 ml三頸瓶置入 35 ml 50% NaOH水溶液後,再加入 TBACl (tert-butyl ammonium chloride) (0.1 g)及 1-bromohexane (3.36 g, 20.36 mmol) 攪拌,之後取 2,7-dibromofluorene (3 g, 9.26 mmol) 先用 15 ml THF使其溶解後,加入加液漏斗中緩慢滴入反應瓶內並持續攪拌,加熱至 70~80°C並通以氮氣反應一天,待反應結束,分別 用水及乙醚萃取,收集有機層用MgSO4乾燥後濃縮,再以hexane為沖

提液做管柱層析以純化,得一白色結晶產物 $4.07\,\mathrm{g}$,產率 $88.96\,\%$,熔點: $64~65\,^{\circ}$ ℃。

¹H-NMR (300M Hz, CDCl₃, δppm) : 0.75(t, 6H, -(CH₂)₅-C<u>H</u>₃), 1.01~1.14 (m, 16H, -(CH₂)-(C<u>H</u>₂)₄-CH₃), 1.88 (t, 4H, (C<u>H</u>₂)-(CH₂)₄-CH₃), 7.41 (s, 2H, aromatic protons), 7.44(d, 2H, aromatic protons), 7.51(d, 2H, aromatic protons) \circ

2.3.1.3 2,7-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)- 9,9dihexylfluorene⁽⁵¹⁾ (M2)

2.3.1.4 Octa(2-(4-bromophenyl)ethyl)octakis(dimethylsilyloxyl) silsequioxane (M3)

取一 25ml雙頸瓶置入 Octakis(dimethylsilyloxyl)silsequioxane $(0.5\,\mathrm{g}\,,0.5\,\mathrm{mmol})$, 4-bromostyrene $(0.8\,\mathrm{g}\,,4.3\,\mathrm{mmol})$ 在真空中加熱乾燥後,用針筒抽取乾燥的toluene,1wt%platinum divinyltetramethyldisiloxane-[Pt(dvs)] 10滴打入反應瓶中,在 $50^{\circ}\mathrm{C}$ 下攪拌24小時,待反應完成,加入活性碳去除Pt(dvs),並用矽藻土(Celite)過濾之,將濾液分別用水及Chloroform萃取,收集有機層用MgSO4乾燥後濃縮,再以Chloroform/hexane=1/1為沖提液做管柱層析以純化,得一透明液體產物 $1.01\,\mathrm{g}$,產率 $81\,\mathrm{g}$ 。

¹H-NMR (300M Hz, CDCl₃, δppm) : 0.25(S, 48H,-Si-C<u>H</u>₃),0.286(t, 9H, -Si-C<u>H</u>₂-CH₂-,β adduct), 1.23~1.31(m, 10.5H, -Si-CH-C<u>H</u>₃,α adduct), 2.15~2.2(m, 3.5H,-Si-C<u>H</u>-CH₃,α adduct), 2.569 (t, 9H, -Si-CH₂-C<u>H</u>₂-,β adduct), 6.89-6.96(m, 16H, aromatic protons), 7.23-7.29(m, 16H, aromatic protons) \circ

2.3.1.5 N,N-Di(4-bromophenyl)-N-(4-pentylphenyl)amine (M4)

取一 250ml 圓底瓶置入 1-bromo-4-iodobenzene (7 g, 42.8 mmol)、4-pentylaniline (26.64 g, 94 mmole)、1,10-phenathroline (0.77 g, 4.28 mmole)、CuCl (0.424 g, 4.28 mmol)和 KOH (24g, 428 mmol),加入 toluene 120 ml,加熱迴流 12hr 後以 EA/Hex=1/10 為沖 提液做管柱層析以純化,得一無色固體產物 14.6 g,產率 72%。 熔點 57~60°C。

¹H-NMR (300M Hz, CDCl₃, δppm) : 0.88(t, 3H, -(CH₂)₄-C<u>H₃</u>), 1.23~1.59(m, 6H, -CH₂-(C<u>H₂</u>)₃-CH₃), 2.54(t, 2H, -C<u>H₂</u>-(CH₂)₃-CH₃), 6.86~7.32 (m, 12H, aromatic protons) \circ

2.3.1.6 4,7-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole (M5)

取 一 150ml 三 頸 瓶 置 入 diazothiophene (10g,73.5mmol) 及 HBr(27.3ml, 242mmol)並加熱至 125° C,將bromine(11.3ml,220mmol) 置入加液漏斗後緩慢滴入反應,迴流 24 小時後將反應降回室溫,加入 50ml飽和 $Na_2S_2O_3$ 水溶液去除多餘bromine,將紅色固體過濾後以 EA和甲醇再結晶,得產物淡黃色針狀結晶 13g,產率 98%,熔點: $187\sim189^{\circ}$ C。

¹H-NMR (300M Hz, CDCl₃, δppm) : 7.86(s, 2H, aromatic protons) ∘

$2.3.1.7 \quad 4,4,5,5\text{-Tetramethyl-2-}(2\text{-thienyl})\text{-}1,3,2\text{-dioxaborolane} \quad (2)$

取一 50ml雙頸瓶置入 2-bromothiophene (10 ml , 101.7 mmol),在真空中加熱乾燥後,用針筒抽取乾燥的THF打入反應瓶中,在-78 $^{\circ}$ C 下攪拌 5 分鐘,然後抽取 1.6 M n-butyllithium (96 ml , 152.8 mmol)在-78 $^{\circ}$ C 的環境下緩慢滴入反應瓶中,攪拌 2 小時,此時澄清的溶液會變成白色混濁,之後再取 2-isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane (27.2 ml, 50.9 mmol)在-78 $^{\circ}$ C 的環境下緩慢滴入反應瓶中,然後緩慢回至室溫反應overnight,待反應完成,用水除去尚未反應掉的n-butyllithium,再分別用水及ether萃取,收集有機層用MgSO4乾燥後濃縮,得到白色固體,最後用hexane做再結晶兩次,得到白色結晶 16.36 g,產率 78% ,熔點: $59\sim62$ $^{\circ}$ C 。

¹H-NMR (300M Hz, CDCl₃, δppm) : 1.31 (s , 12H , -C<u>H</u>₃) , 7.16~7.66 (m, 3H, aromatic protons) ∘

2.3.1.8 4,7-Di(2-thienyl)-2,1,3-benzothiadiazole (3)

取一 25 ml雙頸瓶 (用鋁箔紙包住以防止光影響反應),在手套箱中量取(2) (4 g,19.04 mmol)、M5 (2.5 g,8.5 mmol)、 $Pd(PPh_3)_4$ (0.079g,0.0688 mmol)、 $K_2CO_3(4 g,28.94 mmol)$ 及Aliquat 336(0.8 g,2 mmol),反應架設好後,用針筒注入 10 ml dry toluene及 2 ml degas 去離子水,在氮氣下加熱至 85°C 迴流反應 1 天後,用EA/水萃取,收集有機層用MgSO₄乾燥後濃縮,再以EA/Hex=1/10 為沖提液做管柱層析以純化得單雙邊混合物橘色固體 1.85g。

2.3.1.9 4,7-Di(5-bromo-2-thienyl)-2,1,3-benzothiadiazole (M6)

取一 100ml 三頸瓶置入(4) (1g, 3.33 mmol)及 N,N-dimethylacetamide 10ml,將反應裝置置於冰浴,接著把 NBS (1.48 g, 8.31 mmol)溶於 N,N-dimethylacetamide 後,置入加液漏斗中緩慢滴入反應,並將裝置回溫至室溫進行反應約 2 小時,沉澱產生後將反應滴入冷水中,將其過濾後得混合物黃褐色固體 1.4g,經昇華純化後可得紅色固體產物 0.4g。

¹H-NMR (300M Hz, CDCl₃, δppm) : 7.12(d, 2H, ring protons), 7.70(s, 2H, aromatic protons), 7.78(d, 2H, ring protons) ∘

2.3.1.10 2-[4-(tert-Butyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxabor olan-2-ylbenzene (M7)

取一 50ml 雙頸瓶置入bromobenzene (5 g, 31.85 mmol),用針筒抽取 30 ml dry THF打入反應瓶中在-78℃下攪拌 5 分鐘,然後抽取 1.6

M n-butyllithium (24.89 ml,39.81 mmol)在-78 $^{\circ}$ 的環境下緩慢滴入 反應瓶中攪拌 2 小時,此時澄清的溶液會變成白色混濁,之後再取 2-isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane (9.75 ml,47.78 mmol)在-78 $^{\circ}$ 的環境下緩慢滴入反應瓶中,然後緩慢回至室溫反應 overnight,待反應完成,用水除去尚未反應掉的n-butyllithium,再分 別用水及ether萃取,收集有機層用MgSO4乾燥後濃縮,得到黃色油狀物,再以hexane為沖提液做管柱層析以純化,得到無色油狀產物(放置於冰箱可得白色固體產物)2.38 g,產率 36.58%。

¹H-NMR (300M Hz, CDCl₃, δppm) : 1.34(s, 21H, -C<u>H</u>₃), 7.34 (t, 2H, aromatic protons), 7.45(d, 1H, aromatic protons) , 7.82 (d, 2H, aromatic protons) °



2.3.2 高分子 P1~P3 和 POSS-P1~POSS-P3 的合成⁽⁷⁴⁾

高分子 P1~P3 和 POSS-P1~POSS-P3 的聚合方式皆採用 Suzuki coupling⁽⁵⁰⁾,其反應機制見 Fig. 2-1。

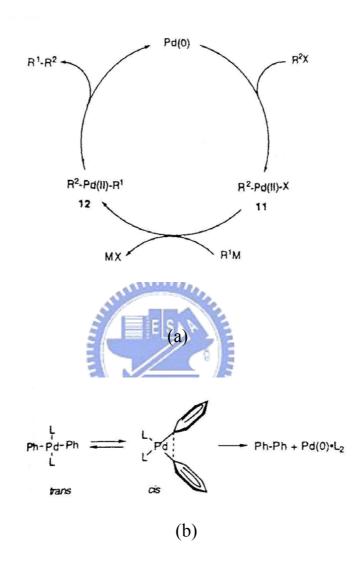


Fig. 2-1 The mechanism of Suzuki coupling⁽⁵⁰⁾

此種反應主要是利用含Pd金屬的錯合物如Pd(PPh₃)₄為最常用的催化劑,Pd本身為參與催化時為Pd(0),一旦參與催化時便成為Pd(Π)的形式,此類反應主要是使arylhalide與含有boron ester取代的苯環化合物中的兩個苯環互相連接,在這兩個aryl group與Pd剛形成錯合物時為反式結構如Fig. 2-1(b)所示,之後便轉化成順式結構而使這兩個aryl group相互靠近而產生化學鍵脫離Pd,而Pd此時又回復Pd(0)的形

2.3.2.1 高分子 P1 的合成

取一 25 ml雙頸瓶 (用鋁箔紙包住以防止光影響聚合反應),在手套箱中量取M1 (0.25 g, 0.5 mmol)、M2 (0.5 g, 0.85 mmol)、M4 (0.16g, 0.34 mmol)、Pd(PPh₃)₄(0.01 g, 0.0086 mmol)、 K_2CO_3 (0.55 g, 3.98 mmol)及介面活性劑Aliquat 336(0.08 g, 0.20 mmol),反應架設好後,用針筒注入 10 ml dry toluene及 2 ml degas去離子水,在氮氟下加熱至 85°C 迴流反應 5 天後,加入一End cap reagent:4,4,5,5-tetra-methyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzene (0.174 g, 0.85 mmol)在 85°C 迴流反應 1 天,再加入另一End cap reagent:1-bromo 4-tert-butyl benzene (0.175 ml, 1.02 mmol)在 70°C 下反應 1 天,待溫度再將反應溶液緩慢滴入甲醇中攪拌 12 小時作第一次再沈澱,然後過濾後收集 固體用少許THF溶解之,再將溶液滴入甲醇中攪拌 12 小時作第二次再沈澱,之後再將過濾收集的固體以THF溶解後用分子量 6000 的半透膜做透析 3 天後,再以甲醇做沈澱,將過濾所得的固體乾燥後得 0.45 g,固體顏色為淺綠色。

2.3.2.2 高分子 POSS-P1 的合成

取一 25 ml雙頸瓶 (用鋁箔紙包住以防止光影響聚合反應),在手套箱中量取**M1** (0.25 g, 0.5 mmol)、**M2** (0.5 g, 0.85 mmol)、**M4** (0.16g, 0.34 mmol)、 Pd(PPh₃)₄(0.01 g, 0.0086 mmol)、 K_2CO_3 (0.55 g, 3.98 mmol)及Aliquat 336(0.08 g, 0.20 mmol),反應架設好後,用

針筒注入 10 ml dry toluene及 2 ml degas去離子水,在氮氟下加熱至 85° C迴流反應 5 天後,加入M3 (0.0174 g, 0.0068 mmol)在 85° C迴流反應 2 天,再加入另一End capreagent 4,4,5,5 -tetra-methyl -1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzene (0.174 g, 0.85 mmol)在 70° C下反應 1 天,待溫度再將反應溶液緩慢滴入甲醇中攪拌 12 小時作第一次再沈澱,然後過濾後收集固體用少許THF溶解之,再將溶液滴入甲醇中攪拌 12 小時作第二次再沈澱,之後再將過濾收集的固體以THF溶解後用分子量 6000 的半透膜做透析 3 天後,再以甲醇做沈澱,將過濾所得的固體乾燥後得 0.45 g,固體顏色為淺綠色。

2.3.2.3 高分子 P2 的合成

取一 25 ml雙頸瓶 (用鋁箔紙包住以防止光影響聚合反應),在手套箱中量取M1 (0.3 g, 0.6 mmol)、M2 (0.5 g, 0.85 mmol)、M5 (0.074g, 0.255 mmol)、 Pd(PPh₃)₄(0.01 g, 0.0086 mmol)、K₂CO₃ (0.55 g, 3.98 mmol)及Aliquat 336(0.08 g, 0.20 mmol),反應架設好後,用針筒注入 10 ml dry toluene及 2 ml degas去離子水,在氮氟下加熱至 85°C 迴流反應 5 天後,加入一End cap reagent:4,4,5,5- tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzene (0.174 g, 0.85 mmol)在 85°C 迴流反應 1 天,再加入另一End cap reagent:1-bromo 4-tert-butyl benzene (0.175 ml, 1.02 mmol)在 70°C下反應 1 天,待溫度再將反應溶液緩慢滴入甲醇中攪拌 12 小時作第一次再沈澱,然後過濾後收集固體用少許THF溶解之,再將溶液滴入甲醇中攪拌 12 小時作第二次再沈澱,之後再將過濾收集的固體以THF溶解後用分子量 6000 的半透膜做透析 3 天後,再以甲醇做沈澱,將過濾所得的固體乾燥後得0.45 g,固體顏色為亮黃色。

2.3.2.4 高分子 POSS-P2 的合成

取一 25 ml雙頸瓶 (用鋁箔紙包住以防止光影響聚合反應),在手套箱中量取**M1** (0.3 g, 0.6 mmol)、**M2** (0.5 g, 0.85 mmol)、**M5** (0.074g, 0.255 mmol)、 Pd(PPh₃)₄(0.01 g, 0.0086 mmol)、 K_2CO_3 (0.55 g, 3.98 mmol)及Aliquat 336(0.08 g, 0.20 mmol),反應架設好後,用針筒注入 10 ml dry toluene及 2 ml degas去離子水,在氮氣下加熱至 85°C 迴流反應 5 天後,加入M3 (0.0174 g, 0.0068 mmol)在 85°C 迴流反應 2 天,再加入另一End capreagent 4,4,5,5 -tetra-methyl -1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzene (0.174 g, 0.85 mmol)在 70°C 下反應 1 天,待溫度再將反應溶液緩慢滴入甲醇中攪拌 12 小時作第一次再沈澱,然後過濾後收集固體用少許THF溶解之,再將溶液滴入甲醇中攪拌 12 小時作第二次再沈澱,之後再將過濾收集的固體以THF溶解後用分子量 6000 的半透膜做透析 3 天後,再以甲醇做沈澱,將過濾所得的固體乾燥後得 0.45 g,固體顏色為亮黃色。

2.3.2.5 高分子 P3 的合成

取一 25 ml雙頸瓶 (用鋁箔紙包住以防止光影響聚合反應),在手套箱中量取**M1** (0.3 g, 0.6 mmol)、**M2** (0.5g, 0.85 mmole) **M5** (0.05 g, 0.17 mmol)、**M6** (0.04 g, 0.085 mmol)、 Pd(PPh₃)₄ (0.01 g, 0.0086 mmol)、 K_2CO_3 (0.55 g, 3.98 mmol)及Aliquat 336 (0.08 g, 0.20 mmol),反應架設好後,用針筒注入 10 ml dry toluene及 2 ml degas去離子水,在氮氣下加熱至 85°C 迴流反應 5 天後,加入一End cap

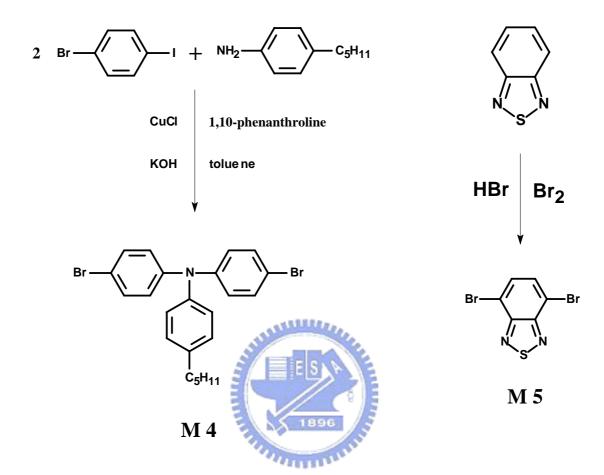
reagent: 4,4,5,5- tetra- methyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzene (0.174 g, 0.85 mmol)在 85° C 迴流反應 1 天,再加入另一End cap reagent: 1-bromo 4-tert-butyl benzene (0.175 ml, 1.02 mmol)在 70° C 下反應 1 天,待溫度再將反應溶液緩慢滴入甲醇中攪拌 12 小時作第一次再沈澱,然後過濾後收集固體用少許THF溶解之,再將溶液滴入甲醇中攪拌 12 小時作第二次再沈澱,之後再將過濾收集的固體以THF溶解後用分子量 6000 的半透膜做透析 3 天後,再以甲醇做沈澱,將過濾所得的固體乾燥後得 0.42 g,固體顏色為紫紅色。

2.3.2.6 高分子 POSS-P3 的合成

取一 25 ml雙頸瓶 (用鋁箔紙包住以防止光影響聚合反應),在手套箱中量取M1 (0.3 g, 0.6 mmol) > M2 (0.5 g, 0.85 mmole) M5 (0.05 g, 0.17 mmol) > M6 (0.04 g, 0.085 mmol) > Pd(PPh₃)₄(0.01 g, 0.0086 mmol) > K₂CO₃ (0.55 g, 3.98 mmol) 及Aliquat 336 (0.08 g, 0.20 mmol) ,反應架設好後,用針筒注入 10 ml dry toluene及 2 ml degas去離子水,在氮氟下加熱至 85 $^{\circ}$ C迴流反應 5 天後,加入M3 (0.0174 g, 0.0068 mmol) 在 85 $^{\circ}$ C迴流反應 2 天,再加入另一End capreagent 4,4,5,5 -tetra-methyl -1,3,2- dioxaborolan-2-yl benzene (0.174 g, 0.85 mmol) 在 70 $^{\circ}$ C下反應 1 天,待溫度再將反應溶液緩慢滴入甲醇中攪拌 12 小時作第一次再沈澱,然後過濾後收集固體用少許THF溶解之,再將溶液滴入甲醇中攪拌 12 小時作第二次再沈澱,之後再將過濾收集的固體以THF溶解後用分子量 6000 的半透膜做透析 3 天後,再以甲醇做沈澱,將過濾所得的固體乾燥後得 0.42 g,固體顏色為紫紅色。

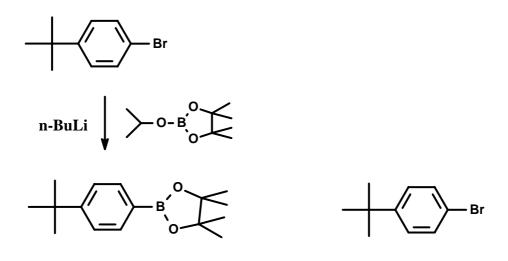
Scheme 1. Synthesis of M 1 and M 2

Scheme 2. Synthesis of M 3



Scheme 3. Synthesis of M 4 and M 5

Scheme 4. Synthesis of M 6



M7

End Cap Reagent 2 End Cap Reagent 2

Scheme 5. Synthesis of End cap reagent

Scheme 6. Synthesis of polymer P1

Scheme 7. Synthesis of polymer P2

Scheme 8. Synthesis of polymer P3

Scheme 9. Synthesis of polymer POSS-P1

POSS-P1

$$P2 \qquad x:y=85:15$$

$$R = -C_2H_4 - C_3H_3 - C_3H_3$$

Scheme 10. Synthesis of polymer POSS-P2

Scheme 11. Synthesis of polymer POSS-P3

2.4 元件的製作

2.4.1 ITO pattern 的製作

本實驗所使用的玻璃基板為 Merck Display Tecnology 公司之電阻值為小於 10Ω /square 的 indium-tin oxide (ITO)玻璃,使用時並切割為 20~mm~×20~mm~之正方形。由於我們欲將所製作之元件圖形化 (pattern),故必須有以下之步驟:

- (1) 上光阻:本研究所使用之光阻為長春人造樹酯股份有限公司 AF5040 乾式光阻。
- (2) 曝 光:依照所需 pattern 在 300 ~ 400 nm 波長紫外光曝光 60 秒。
- (3) 顯 影:以1% ~ 2% 重量百分率濃度之碳酸鈉水溶液顯影。
- (4) 蝕 刻:再將顯影過後的 ITO 玻璃基板浸入 50 ℃的濃鹽酸水溶液蝕刻約 60 秒。
- (5) 去光阻:以1% ~ 3% 重量百分率濃度之氫氧化鈉水溶液剝除 光阻。

2.4.2 ITO 玻璃的清洗流程



2.4.3 元件的製備

首先取有蝕刻過且有清洗乾淨的 ITO,先以 PEDOT 以旋轉塗覆 法方式在 ITO 表面上覆一層膜,轉速為 6500 rpm 40 秒,然後在 110℃ 下乾燥 2 小時,接著以同樣方法塗佈發光層,之後在真空下抽 overnight 乾燥,最後再以真空蒸鍍的方式覆上一層金屬(如 Al、Ca 等),並以環氧樹脂進行封裝。